# F-060

(19)日本国特奇庁 (JP)

## 四公房特許公報(A)

01)<del>制制型231章9</del> 特開平5-283284

(43)公開日 平成5年(1993)10月29日

(51)fmt.CL*	他別記号	广内整理者号	F 1	拉伯表示值所
HO1G 4/40	321	9174—5E		
HO 1 F 15/00	D	7129-5B		
17/00	D	7129-6E		
41/04	С	8019-5E		
HO1G 4/08	101	80195E		
2000			等在原水 未甜求	請求項の数 5 (全 10 頁) 最終頁に数 (
(21)出版書号	特別平4-79880		(71)出職人	000005821
(at \trials.a.)	19441			松下電器重量株式会社
(22)出版日	平成4年(1992) 3 月31日			大阪府門其市大学門真1006書地
	124 0 7 (2222) 21	•	(72)発明者	
			Ì	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
				应案体式会社内
			(72)発明者	
				大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
				<b>童果株式会社内</b>
			(72)発明者	井鶴 昭彦
				大阪於門真市大学門真1006番地 裕下電響
				应系体式会社内
			(74)代班人	弁理士小學的明(外2名)
				最終頁に註く

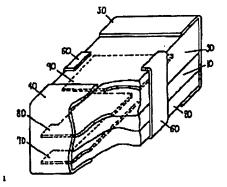
### (54)【発展の名称】 チップロノイズ対策用フィルテおよびその製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 ディジタル機器の小型・薄型化に伴う高密度 実法回路基板のノイズ対策部品として、小型低層で優れ た実践性と量度性を有したチップ型ノイズ対策用フィル タを提供する。

【様成】 角板状のセラミック基板10と、セラミック基板10の一方の面上に形成された磁性体層に厚膜等体パターンを内設するインダクタ層20と、セラミック基板10の他方の面上に形成された誘電体層に厚膜等体対向電性を備えたコンデンサ層30と、これらの積層体の地域に設けた第1の信号ライン用外部電極40、第2の信号ライン用外部電極50およびアース用外部電極60とを備えてフィルタを構成したことにより、実践性と量産性の優れたチップEMIフィルタが得られる。

D--セスペク基項 B--インタフタ月 31--マンダンデリ D--スアンドリウル C--アンス円分野を添 B--足談算なパイ・シ B-D-対向化項



#### 【特件数次の範囲】

【節状項1】角板状のセラミック基板と、このセラミック基板の一方の面上に形成された斑性体層に厚膜媒体パターンを内設するインダクタ層と、前配セラミック基板の他方の面上に形成された設定体層に厚膜媒体からなる対向極極を備えたコンデンサ層と、これらの積層体の端部に思致した第1の信号ライン用外部電極と、前に充実の他の場合に、前の信号ライン用外部電極と対向した場合に配致した第0の信号ライン用外部電極と対向した場合に配致した第2の信号ライン用外部電極と、前記積層体の他の場合に下前を対向電極と電気的に接続されてアース用外部電極とを少なくとも備えてフィルタを構成したことを特徴とするチップ型リイズ対策用フィルタ。

【諸求項2】対向電極が一対からなり、第1の信号ライン用外部電極が再算解体パターンの一端と前部対向電極の一方とに電気的に接続され、第2の信号ライン用外部電極が前記呼解体パターンの他端と電気的に接続され、アース用外部電極が前記対向電極の他方と電気的に接続されてL型フィルタを構成したことを特徴とする請求項1記載のチップ型ノイズ対策用フィルタ。

【議求項3】対向電極が一対でその一方が2個からなり、第1の信号ライン用外部電極が実験基体パターンの一端と前記対向電極2個のうちの一方とに電気が定路接され、第2の信号ライン用外部電極が前記[実験体パターンの他端と前記対向電極2個のうちの他方とに電気的に接続され、アース用外部電極が他方の前記対向電極を電気的に接続されて水型フィルタを模成したことを特象とする記述項1記載のチップ型ノイズ対象用フィルタを に譲載項4】対向電極が一対からなり、この対向電極の一方が項間超級がパターンと電気的に接続され、第1の信

号用外部電極が前記厚見線体ペイターンの一端に電気的に 接続され、第2の信号ライン用外部電極が前記厚解等体 パターンの他端に電気的に接続され、アース用外部電極 が前記対向電極の他方と電気的に接続されてT型フィル タを構成したことを特徴とする排状項1記載のチップ型 ノイズ対策用フィルタ。

【諸水項5】焼結体からなるシート状セラミック差板の一方の面に磁性体層および厚膜媒体パターンを形成して複数個のインダクタ層を形成する工程と、前配シート状セラミック差板の他方の面に誘電体層および対向電壁を形成してコンデンサ層を形成する工程と、前配インダクタ層および前記コンデンサ層を形成した前配シート状セラミック差板を一次分割する工程と、この一次分割後の前配シート状セラミック差板の前配インダクタ層を含む場合に信号ライン用外部電極を形成はを形成する工程と、この信号ライン用外部電極を形成は全の地能にアース用外部電極を形成する工程とを有するチップ型ノイズ対策用フィルタの影道方法。

【短月の詳細な記明】 【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、小型電子機器の裏形度 実践印路基板に面実験して使用するチップ型ノイズが無 用フィルタ(以下、チップEMIフィルタと記す)およ げその製造方法に関するものである。

[0002]

【位字の技術】近年、チップEMIフィルタは、磁性美体とチップコンデンサとの複合型を始めとして、種々のタイプのものが直接技術を通過発表板の直周波ノイズ対策用的品として多用されている。

【0003】以下に従来の接合型のチップEMIフィルタについて図面を参照しながら設別する。図17は従来のチップEMIフィルタの分解的視別を、また図18はその等値回路図を示すものである。図17において、110ははば直方体のチップ状の磁性要体で、この磁性要体110の表面の中央部に穴111が、その表面の所定位置に接近の置通導体孔112、113、114、115が、またその表面および原面に端子電極116、117、118、119がそれぞれ設けられている。

【0004】120は一対の域面電極121,122を 有するコンデンサ表子で、磁性表体110の穴111に 埋設されている。そして、磁性表体110の端子電極1 18,119とコンデンサ系子120の域面電極12 1,122とが導通板123,124により電気的に接続され、3端子の下型のLCフィルタに構成されてい

【0005】このようなチップEMIフィルタは、図18に示すように、2個のインダクタLID。L11と1個のコンデンサCIDとが一体化されて小形化された構成となっており、これを回路基板に実践したとき、ICピンに近接して基理球に実践することができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従来の構成では、製品形状に起因する実践性面、量産性面で大きな問題点を有していた。すなわち、フィルタとして上10および上11のインダクタンス値の大きなものを得るためには、貫通導体刊の記録がある程度必要でどうしてもチップ高さが高くなり、低新化には現界がある。また、2個のコンデンサと1個のインダクタからなる求型のLCフィルタを構成するには、磁性要体に2個のチップコンデンサ東テを埋め込んで一体化する必要があり、チップサイズが記録に大きくなって事態実践には遺さなくなる。さらに、磁性要体がは対電方体を地大なしているため、貫通導体孔や増予を極の形成を個片状態で形成しなければならず、どうしても規度な工程を必要とする。このため、量差には向かないという問題点を有していた。

[0007]本発明は上記従来の問題点を解決するもので、従来の複合型チップEMIフィルタでは実現できない優れた実験性と量産性を有したチップEMIフィルタおよびその製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【無理を経済するための手段】この目的を選成するため に本発明のチップEMIフィルタは、角板状のセラミッ ク差板と、このセラミック差板の一方の面にインダクタ 層、他方の面にコンデンサ層をそれぞれ設け、これらを 外部電極で接続してLCフィルタ回路を模式するもので ある。

【0009】また、その製造方法は角板状のセラミック 基板の一方の面に複数個のインダクタ層を、他方の面に コンデンサ層を形成した後一次分割し、さらに外部電極 を形成した後二次分割してチップEMIフィルタ製造す るものである。

[0010]

【作用】本祭明のチップEMIフィルタは、焼結体の強固なセラミック基板をベースとしているため、薄型で低背であると同時にチップ外形寸法のばるつきがいさくなり、温速度な実験に通している。また、シート状のセラミック基板上にインダクタ層等を印刷等により一度に多数に耐水で易で過速せに富む。このため、従来の複合型チップEMIフィルタでは実現できない優れた実験性と量産性を有したチップEMIフィルタを提供できる。

[0011]

【実施列】以下本発用の実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0012】(実施例1)図1は本発明の第1の実施例におけるチップEMIフィルタの一部が欠料図、図2はその等値配路を示す図、図3はその概題例のための要部分給料図である。また、図4~図6はその製造方法を説明するためのセラミック基板の平面図である。

【0013】図1~図3において、10は角板状のアルミナ飛り結体からなるセラミック基板、20はセラミック基板10の一方の面に形成したインダクタ層で、インダクタ層20は一対の磁性体層20a,20bとその間に挟まれた厚離等体パターン70とから構成されている。30はセラミック基板10の他方の面に形成したコンデンサ層で、設電体層30a,30bと対向電極80、90とで構成されている。40は厚端等体パターン70の一端と対向電極80とを提続する第1の信号ライン用外部電極、50は厚値等40と発展する第1の信号ライン用外部電極、50は対向電極80と接続するよ。60は対向電極90と接続された第2の信号ライン用外部電極、60は対向電極90と接続されたアース用外部電極である。

【0014】このチップEM1フィルタは、図2に示す ように、1つのインダクタL1と1つのコンデンサC1と を有する1型の様成となっている。

【0015】以上のように様成されたチップEMIフィルタについて、図4〜図6を用いてその製造方法を説明する。図4(A)に示すような分割験の1個片が3.0×1.5mの角板状のセラミック基板10になるように総数に一次分割簿16と二次分割簿17を加工したアル

ミナ系のシート状セラミック基板11の片面に、図4 (B)に示すように、NIZnCu系のフェライトを主成分とする磁性体層20aをスクリーン印刷によって形成した後、図4 (C)に示すようにAs-Pd系の厚調等体パターン70を印刷形成し、さらにその上に、図5 (A)に示すようにNIZnCu系のフェライトを主成分とする磁性体層20bを回復に印刷形成し、800℃~1200℃で1時間決成する。

【0016】次に、図5(B)に示すように、シート状セラミック基板110他方の面にAB-Pd系の厚護等体ペーストをスクリーン印刷して対向電極80を形成し、図5(C)に示すようにマグネシウム・ニオブ酸鉛系あるいはチタン酸パリウム系の厚護コンデンサペーストをスクリーン印刷して設置体層30aを形成する。さらにその上に、図6(A)に示すように、一部が対向電極80と重なって図2のコンデンサCIを得るようにAB-Pd系の厚膜等体ペーストをスクリーン印刷して対向電極90を形成した後、図6(B)に示すように、図5(C)と同様に厚膜コンデンサペーストをスクリーン印刷して誘電体層30bを形成し、これを800から1200℃で1時間段成する。

【0017】次に、シート状セラミック基板11の一次分割費16に沿って分割した後、図6(C)に示すように分割された両端面に、第1の信号ライン用外部電極40および第2の信号ライン用外部電極50をAs-Pd系の厚思導体ペーストを整布し、550℃から900℃で1時間規定することによって形成する。最後に二次分割購17に沿って分割して個片にした後、アース用外部電極60を信号ライン用外部電極40,50の場合と同様に整布、規成してチップEMIフィルタを完成させま

【0018】本実施例によるL型チップEM!フィルタと従来のL型チップEM!フィルタの挿入提失一定接数特性を認定して比較したところ、従来と目等以上の優れた性能を有していた。また、多数の両者のチップEM!フィルタをチップマウント機によりプリント基板上にマウントし、はんだ付けしてそれらの実践性を比較評価したところ、本実施例のチップEM!フィルタはチップの割れ、位置すれ、はんだ不良が皆無であった。このように、本実施例によるチップEM!フィルタは、実践性の点で優れた効果が得られる。

【0019】さらに、本実施別のチップEMIフィルタの製造方法によれば、機械が強度が高く寸法機度の高い 域結体のシート状セラミック基板11をベースとしてインダクタ層20とコンデンサ層30を多数個数けるため、多数個のチップEMIフィルタを効率度くしかも高機度に一括形成できる。このように本実施例のチップEMIフィルタの製造方法は、量産性の点で優れた効果が得られる。

【0020】(実施例2)図7は本発明の第2の実施例

におけるチップEMIフィルタの一部の欠争特別、図8 はその特価回路を示す図、図9はその構造説明のための 要称分配が研究である。

【0021】図7~図9において、10はセラミック基板、20はインダクタ層、20a, 20は磁性体層、31はコンデンサ層、30a, 30は試電体層、40,50は信号ライン用外部電極、60はアース用外部電極、70は厚頭媒体パターン、81a,81b,90は対向電極で、下配の一部を除いて実施列1の構成と目様である。実施列1の構成と異なるのは、一方の対向電極を2つに分割して対向電極81a,81bとしたコンデンサ層31とし、図8に示す2個のコンデンサC2、ご3を形成する水型のLCフィルタを構成するように配置されている点にある。

【0022】上記のように構成されたチップEMIフィルタの制造方法は、対向電極81a,81bのパターン形が異なるだけで、実施例1の製造方法と関係である。

【0023】このようにして得られたチップEM!フィルタの挿入損失一風遊飲料性を測定したところ、急遽なインサーションロスカープを示し、すなわち優れたノイズ吸収料性を有していることがわかる。これは、セラミック基板10を介してインダクタ層20とコンデンサ層30が形成され、かつ対向電極81a、81bと接続された信号用の端子である信号ライン用外部電極40、50間でに12並列よのか、信号ライン用外部電極40、50間でに12並列よの分分な浮遊容量が発生しないためと考えられる。

【0024】以上のように本実施所によれば、角板状のセラミック基板10と、このセラミック基板の一方の面にインダクタ層20、他方の面にコンデンサ層31を、信号ライン用外部電極40、50、アース用外部電極60で揺続して水型のLCフィルタ回路を構成することにより、実践性と量産性を優れたものにすることができる。特に、本実施所のチップEMIフィルタは、余分な浮遊野量が発生せず、富岡波ノイズ吸収性の優れたものである。

【0025】(実施例3)図10は本発明の第3の実施 例におけるチップEM【フィルタの一部の欠針模図、図 11はその等値回路を示す図、図12はその構造説明の ための要部分解料模図である。また、図13~図15は その製造方法を説明するためのセラミック基板の平面図 である。

【0026】図10~図12において、12は半円形状の孔13を設けたセラミック基板、21はインダクタ 層、21a,21bは孔13を設けた現性体標、32はコンデンサ層、32a,32bは孔13を設けた課電体 層、40,50は信号ライン用外部電極、60はアース用外部電極、71は波形状の厚膜媒体パターン、82,91は対向電極、85はセラミック基板12および磁性

位第21 aの孔13の開面に設けたスルー電便である。

【0027】実施例1の構成と異なる主たる点は、コンデンサC4に対応する対向電極82が半円形状の孔13のスルー電極85を介して、厚膜等かパターンア1によって形成される2個の直列のインダクタL2、L3の中点に接続されてT型のLCフィルタを構成するように配置されている点にある。

【0028】以上のように構成されたチップEMIフィルタについて、図13~図15を用いてその製造方法を設明する。図13(A)に示すような半径0.2mの半円形状の孔13を端面の中央銀に有して分割除の1個片が3.0×1.5mの角板状のセラミック基板12になるように設備に一次分割第16と二次分割第17を加工したアルミナ系のシート状セラミック基板14の片面に、図13(B)に示すようにNiZnCu系のフェライトを主成分とする研性体間21aをスクリーンに認によって形成した後、図13(C)に示すようにAs-Pd系の開始媒体パターン71を印刷形成すると同時に、半円形状の孔13の側面にもスルーホール印刷されて内壁にスルー電極85が形成される。

【0029】さらに、図14(A)に示すようにNiZnCu系のフェライトを主成分とする磁性体層21bを同様に印刷的域し、800℃~1200℃で1時間域或する。ついで図14(B)に示すように、シート状セラミック基板14の他方の面にAs-Pd系の興職体ペーストをスクリーン印刷して対向電極82を形成すると同時に半円形状の孔13の内型にスルー電極85か形成される。

【0030】さらに、図14(C)に示すように、マグネシウム・ニオブ酸鉛系あるいはチタン酸パリウム系の厚膜コンデンサペーストをスクリーン印刷して誘電体層32aを形成した上に、図15(A)に示すように、一部時間管極82と重なって図11の容量C4を得るようにAsーPは不の厚膜場体ペーストをスクリーン印刷して対向電極91を形成した後、図15(B)に示すった。図14(C)と同様に厚調コンデンサペーストをスクリーン印刷して誘電体層32bを形成し、これを800から1200℃で1時間境成する。

【0031】次に、シート状セラミック基板14の一次分割溝16に沿って分割した後、図15(C)に示すように、分割された両端面に厚膜体体パターン71に接続する第1の信号ライン用外部電極40および第2の信号ライン用外部電極50をAg-Pd系の厚膜体を550でから900でで1時間提成することによって形成する。最後に二次分割接17に沿って分割して個片にした後、対向電極91に接続するアース用外部電極60をスルー電極85と対向する端面に回接に接布、規成してチップEMIフィルタを完成させる。

【0032】本実施的によるT型チップEMIフィルタと位来のT型チップEMIフィルタ

特性を測定して比較し、図16に代表的なその関係曲線 を比較して示す。図16から本実施等によるT型EM! フィルタは危煙なカーブと深い波撃特性を有しており、 **堡れたノイズ吸収表子であることがわかる。8た、多数** の両者のチップEMIフィルタをチップマウント機によ りプリント基板上にマウントし、はんだ付けしてそれら の実践性を比較評価したところ、本実施例のチップEM 1フィルタはチップの割れ、位置ずれ、はんだ不良が皆 無であった。このように、本実施列によるチップEMI フィルタは、実践性の点で優れた効果が得られる。

【0033】なお、実施例1から実施例3において、端 面の信号ライン用外部電響40,50、アース用外部電 極60はセラミック基板10、12の分割面に塗布して 形成したが、新たに、スルーホール用の孔の内壁にスル 一日曜によって投けたスルー電極であってもよい。 そ た、信号ライン用外部電極40,50、アース用外部電 極60、厚層媒体パターン70,71、対向電極80, 81 a. 81 b. 82, 90, 91の各厚膜媒体は、鉄 系の厚膜媒体ペーストを用いて空気中で始成したが、こ れに限ることなく、網系の厚膜導体ペーストを用いて窒 素などの非酸化性雰囲気で焼成して得ることもできる。 さらには、インダクタ層20,21、あるいはコンデン サ階30、31、32の上に厚膜の抵抗体を形成して L. C. Rを複合化したチップEMIフィルタを構成す ることは容易である。

[0034]

【発明の効果】以上のように本発明は、角板状のセラミ ック基板と、このセラミック基板の一方の面にインダク ヶ層、他方の面にコンデンサ層を、外部電極でこれらの 層を接続してLCフィルタ回路を構成したことにより、 優れた実践性とノイズ吸収性を有し、量差性の良い優れ たチップEMIフィルタおよびその製造方法を実現でき るものである。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例におけるチップEM【フ ィルタの一部が欠戦認

【図2】同チップEMIフィルタの等値回路図

【図3】 因チップEMIフィルタの要部分解解模図

【図4】(A), (B), (C)は同チップEM!フィ ルタの製造工程の前半工程を説明するためのセラミック 基板の平面図

[图8] 【図2】

【図5】(A), (B), (C)は同チップEMIフィ ルタの製造工程の中間工程を設明するためのセラミック 差板の平面図

【図6】(A), (B), (C)は同チップEMIフィ ルタの製造工程の後半工程を説明するためのセラミック 基板の平面図

【図7】本発明の第2の実施列におけるチップEMIフ ィルタの一部の欠針地図

【図8】同チップEMIフィルタの等値回路図

【図9】同チップEMIフィルタの要部分解的模図

【図10】本発明の第3の実施研におけるチップEMI フィルタの一部切欠斜視図

【図11】図チップEMIフィルタの等値回路図

【図1·2】 同チップEM I フィルタの要部分解料表図

【図13】(A), (B), (C)は同チップEMIフ ィルタの製造工程の前半工程を説明するためのセラミッ ク基板の平面図

【図14】(A), (B), (C)は周チップEM!フ ィルタの製造工程の中間工程を説明するためのセラミッ ク基板の平面図

【図15】(A), (B), (C)は周チップEMIフ ィルタの製造工程の後半工程を説明するためのセラミッ ク基板の平面図

【図16】本発明の第3の実施例におけるチップEMI フィルタと従来のチップEM!フィルタとの挿入損失ー 周波数特性を比較する特性図

【図17】従来のチップEM【フィルタの分解学税図 【図18】 同等値回路図

【符号の説明】

10,12 セラミック基板

11, 14 シート状セラミック基板

16 一次分割簿

17 二次分割簿

20,21 インダクタ層

20a, 20b, 21a, 21b 磁性体層

30,31,32 コンデンサ層

30a, 30b, 32a, 32b 調電体槽

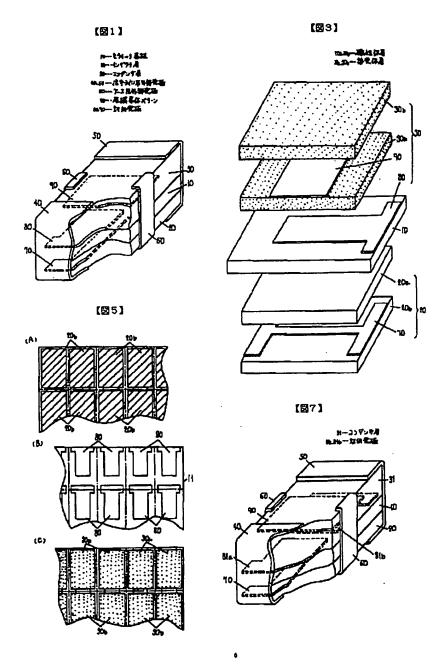
40,50 信号ライン用外部電径

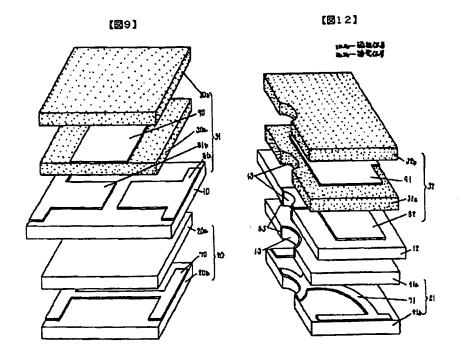
60 アース用外部電管

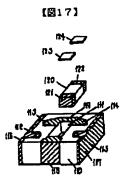
70,71 厚膜導体パターン

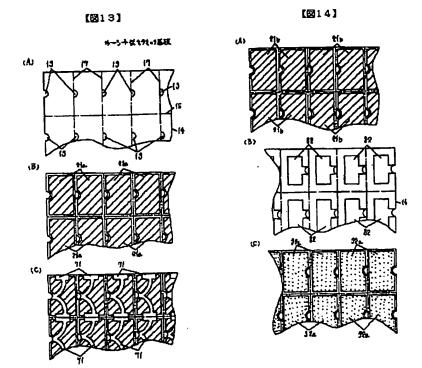
80, 81a, 81b, 82, 90, 91 対向電極

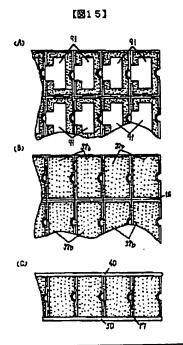
【図11】 【図18】











フロントページの続き

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内登理番号 FI

技術表示包所

HO1G 4/12 424 4/30 301 F 8019-5E

(72)発射 千葉 博伸

大阪府"真市大学"真1006番地 松下電路

產業株式会社内